

各施設別利用率

○各施設別利用率（年度別）

年度	場所	利用率
R3	集会室 1	78.9%
	集会室 2	77.5%
	集会室 3	77.4%
	集会室 4	74.9%
	大ホール	43.5%
	小ホール	31.4%
	和室	34.8%
	スタジオ	36.5%
	調理実習室	43.3%
	アトリエ兼工作室	27.9%
	利用率	52.6%
R4	集会室 1	90.0%
	集会室 2	82.7%
	集会室 3	78.2%
	集会室 4	77.5%
	大ホール	64.4%
	小ホール	43.8%
	和室	38.4%
	スタジオ	43.2%
	調理実習室	46.3%
	アトリエ兼工作室	33.8%
	利用率	59.8%
R5	集会室 1	83.5%
	集会室 2	79.1%
	集会室 3	79.2%
	集会室 4	78.7%
	大ホール	61.3%
	小ホール	44.5%
	和室	34.9%
	スタジオ	47.3%
	調理実習室	43.9%
	アトリエ兼工作室	36.1%
	利用率	58.8%
R6	集会室 1	90.1%
	集会室 2	87.1%
	集会室 3	80.5%
	集会室 4	80.4%
	大ホール	69.5%
	小ホール	47.7%
	和室	37.7%
	スタジオ	38.8%
	調理実習室	50.2%
	アトリエ兼工作室	41.7%
	利用率	62.4%